CLIPPEDIMAGE= JP363033174A

PAT-NO: \_ JP363033174A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63033174 A

TITLE: PRODUCTION OF TARGET FOR SPUTTERING

PUBN-DATE: February 12, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KEZUKA, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP61174944

APPL-DATE: July 25, 1986

INT-CL (IPC): B23K001/00; B23K001/20; C23C014/34

US-CL-CURRENT: 454/292

ABSTRACT:

PURPOSE: To solve the problems of contamination and wetting

property of a

target simultaneously by preliminarily coating a Cu-base alloy

contg. specific

metals onto joint surfaces at the time of joining a target

material and backing

plate by a bonding material.

CONSTITUTION: The Cu-base alloy 4 contg. at least one kind of Co, Ni, and

Fe is coated by sputtering onto the respective joint surfaces of the target

material 1 consisting of Pt and the backing plate 2 consisting of a stainless

steel. The respective joint surfaces of the material 1 and plate 2 on which

the alloy 4 is coated are then joined by the bonding material 3 consisting of

Pb-Sn solder and In to form the desired target 5. The target for sputtering

which obviates the contamination by the bonding material and is satisfactorily

welded to the backing plate is thus obtd.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

# 特開昭63-33174 (2)

為、Ni(バリアー層) + Cu(潰れ性改善層) の二層等の多層構造にしなければならないという 問題点がある。

そこで本発明は、ターゲット材料のバリアー層 及びバッキングプレートの濡れ性改善層を一層コ ーティングするだけでターゲットを作ろうとする ものである。

#### (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明の技術的手段は、ターゲット材料の接合面及びパッキンググレートの接合面に、Cuを基合金としてこれにCr、Co、NI、Feの少なくとも一種を添加して成る合金を、夫々コーティングし、然る後ターゲット材料とパッキングプレートのコーティングした接合面をポンディング材にて接合して、ターゲットを作るものである。

ターゲット材料及びパッキングプレートの接合面にコーティングする合金を、Cu基合金としてこれにCr、Co、Ni、Faの少なくとも一種を添加して成る合金とした理由は、Pb-Sn

直径 168 m、厚さ10 mのステンレス調より成るパッキングプレート 2 の接合面に、前記と同じ成分組成及び厚さの合金 4 をスパッタリングによりコーティングし、然る後第1 図 c にしめす如く ターゲット材料 1 とパッキングプレート 2 に合金 4 をコーティングした接合面を、 P b - S n (半田)及び 1 n より成るポンディング材 3 にて接合して、スパッタリング用ターゲット 5 を製造した。

こうして製造したこのスパッタリング用ターゲット5と従来例のスパッタリング用クーゲットにおけるターゲット材料1とバッキングプレート2との接合部の内部組織を検査し、接合面積を線透過試験にて測定した処、下記の表の右間に示すような結果を得た。(以下余白)

(半田)、 Inのいずれのボンディング材に対しても濡れ性が良く、 ボンディング材の拡散を防止できて、 くわれることがないからである。

#### (作用)

このようにCuを基合金としてこれにCr、Co、Ni、Feの少なくとも一種を添加して成る合金を、ターゲット材料及びバッキングプレートの接合面にコーティングした上で、両者をポンディング材にて接合すると、前記合金層がポンディング材の拡散を防止するので、ターゲット材料の汚染が防止され、また前記合金層はポンディング材との濡れ性が良好であるので、ターゲット材料及びバッキングプレートの接合が良好に行われる。

# (実施例)

本発明のスパックリング用クーゲットの製造方法の一実施例を図によって説明すると、第1図aに示す如く直径 130 ma、厚さ 1.6 maのP t より成るターケット材料 1 の接合面に、下記の妻の左間に示す成分組成、厚さの合金 4 をスパッタリングによりコーティングし、また第1図 b に示す如く

	ポンデ ィング 材	コーティング層			接合面積
		成分组成 (wt%)	厚さ	内部組織	(%)
実施例 1	Pb-Sn	Cu-Fe10	10	が行が材の 拡散無く滴れ良好	95%以上
- 2	-	Cu-Cr10	•	•	•
- 3	•	Cu-Co15	•	•	•
- 4	•	Cu-Ni 10- Fe-5	•	•	•
<b>7</b> 5	•	Cu-Ni 10- Cr5	•	•	•
- 6	•	-11 1K-u Co5	•	*	•
• 7	l n	Cu-Ni30		*	•
使来例 1	Pb-Sn	Cu	•	ポンディン グ材の 広股 有り	•
. 2	1 n	NI	•	ポンディン ク材の潰れ が <b>忍</b> い	接合不可

## (発明の効果)

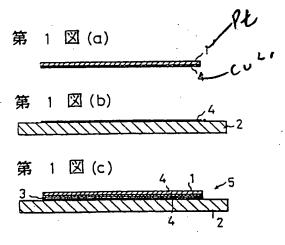
以上の説明で判るように本発明によるスパッタリング用ターゲットの製造方法によれば、ターゲット材やパッキングプレートの接合面にコーティングした合金層はポンディング材による拡散が無くポンディング材との濡れが良好であるので、ターゲット材料はポンディング材により汚染される

ことなく、バッキングプレートと良好に接合されて、面積の十分大きいスパッタリング用クーゲットが得られるという効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図a、b、cは本発明のスパッタリング用ターゲットの製造方法の工程を示す図、第2図は 従来の一般的なスパックリング用ターゲットの製造方法を示す図である。

出願人 田中貴金属工業株式会社



1・・・ターケット材料

3…ボンディング材

4…コーティングする合金

5…本発明のスパッタリング用ターケット

### 第 2 凶

3